

Development of Anisotropic Conductive Film for Narrow Pitch Circuits — by Hideaki Toshioka, Kyoichiro Nakatsugi, Masamichi Yamamoto, Katsuhiro Sato, Naoki Shimbara and Yasuhiro Okuda — Anisotropic conductive film (ACF) is a film adhesive with conductive particles dispersed in thermosetting resin, and is mainly used for circuit board connection in the field of liquid crystal displays (LCDs), mobile phones, TVs, etc. High performance LCDs strongly requires ACF that is applicable to the connection of circuit boards with narrow pitch electrodes. We have developed a new concept ACF for the connection of circuit boards using our nickel nano straight-chain-like particles. The performance of the newly developed ACF is reported in this paper.

Keywords: ACF, LCD, nickel, nano particle, circuit board

## 1. 緒 言

異方導電膜(Anisotropic Conductive Film:以下、ACF) は、熱硬化型樹脂中に導電性の粒子を均一分散させたフィ ルム状の接着剤であり、電極の一括接続が可能なため、 FPDパネルを構成する回路基板や電子部品の実装分野にお いて幅広く用いられている。従来は導電粒子として、球状 の金属Ni或いはAuメッキした樹脂粒子を用いるのが一般 的であるが、当社では独自の直鎖状ニッケル微粒子をフィ ルムの膜厚方向に配向させた、球状粒子に無い特長を有す る新しいコンセプトのACFを開発(1)した。現在FPDパネ ルの分野では、地デジ移行に伴う高精細(ハイビジョン) 化や、映像の立体化(3D)に代表される高機能化が加速し ており、信号線増加の影響を受けて、ガラス基板とFPC\*1 との接続部 (Film On Glass:以下FOG) やPCB\*2基板 とFPCとの接続部 (Film On Board:以下FOB) のファ インピッチ化が急速に進行している。そのため、直鎖状 ニッケル微粒子の特長を活かし、小面積の接続が可能で、 圧力マージンを広げ生産性を高めた FOG/FOB 接続用 ACF を開発したので報告する。

### 2. 開発コンセプト

独自の直鎖状ニッケル微粒子は、既報<sup>(2)</sup>に従って、当社 めっき技術を応用した独自の液相プロセスにより作製し た。樹脂に関しては直鎖状ニッケルに適する独自設計とし、 特にFOGでは表面の凹凸が小さく接着しにくいガラス基 板への密着性を高め、FOBでは高価なPCB基板を再生で きるようリペア性が求められるため、接続後に引き剥がし、 汎用溶媒を使って簡単に残渣が除去できるような配合設計 とした。ACFの設計に関しては、平均長さが 3µmの粒子 を膜厚方向に配向させることで、導電粒子の添加量を従来 品比1/10以下まで低減する構成とし、これにより接続性 能は同等以上を達成しながら、隣接電極の絶縁性を高いレ ベルで実現している。このため、球状の導電粒子では実現 できなかったファインピッチ回路の接続が可能となった。 また、球状粒子を押し潰さずに安定接続が可能となるため、 従来品のように高い圧力を必要とせず、低圧でも安定接続 が可能であることを確認した。

#### 3. FOG 接続用 ACF(SFG130)

**3-1 接続信頼性と圧力マージン** 接続信頼性の評価は表1に示す100µmピッチ(L/S=50/50µm)回路が形成されたFPCとガラス基板を用い、接続性能とその耐環境性、および圧力依存性を測定した。これを表2に示す条件でACF接続し、FPC側のCu回路とガラス基板側のITO回路を介して形成されるデイジーチェーンにおいて、全回路の導体抵抗を含めた抵抗値を測定し、得られた値を回路の総数で除したものを1回路当たりの接続抵抗として求め

表1 評価部材(FOG)

	FPC	構成	Cu/Pl = 9/25µm(二層材)	
		回路ピッチ	L/S = 50/50µm	
		電極数	124本	
	ガラス基板	材質	無アルカリガラス	
		ITO 厚み	2000 Å	
		基板厚み	0.7mmt	

表2 実装条件

	温度	185∼200 °C×8s
	圧 力	約3MPa(実装面積換算)
実装条件	ツールサイズ	2.0mm × 22mm
	ACF 幅	1.5mm
	クッション材	シリコーン (200μm)

た。また、この試料を85℃、85%に設定した高温高湿槽 と、低温側-40℃、高温側100℃に設定した冷熱衝撃試験 器に投入し、接続抵抗の経時変化を評価した。結果をそれ ぞれ図1および図2に示すが、初期から0.5Ω以下と低い 値が得られており、高温高湿試験1000hおよび冷熱衝撃試 験1000サイクル後も大きな抵抗上昇は見られず、180~ 200℃の温度範囲において安定接続が可能なことを確認し た。また、ACF接続条件を190℃,8sに固定し圧力を変 えて評価した結果を図3に示す。樹脂粒子を押し潰す必要 がないため、1MPaの低い圧力でも実装できることが分か り、ACFの適用が難しかった、例えば低強度の薄いガラス 基板であっても、安定接続が可能となる。また低圧から高 圧までの広い圧力範囲で接続できるため、従来よりも品質 管理が容易になることが期待できる。



3-2 ファインピッチ回路の接続性 次に最小接続 面積に関する評価を行った。既述のとおり、液晶パネル接 続部におけるファインピッチ化が急速に進行しており、 ユーザーから接続面積5000µm<sup>2</sup>以下の電極で安定接続で きることが強く求められており、この領域の接続性能を精 度良く測定するため、図4に示す評価部材を作製した。こ れをSFG130の標準条件である190℃,8s,3MPaの条件 下で実装し、接続性能を評価した結果を図5に示す。



図4 狭小面積評価部材



図5 最小接続面積評価結果(FOG)







図2 冷熱衝撃試験結果

2000μm<sup>2</sup>付近まで安定して1Ω以下の低抵抗を示してお り、IC チップの電極レベルの小面積であっても安定接続が 可能であることを実証した。このようにSFG130ではファ インピッチ回路の接続が可能になるため、これまで以上に 微細な配線が形成でき、電子機器の更なる小型・軽量・薄 型化、接続される FPC 点数の削減や接続面積の狭小化など、 従来 ACF の制約から解放され、パネル回路の設計マージン が大きく広がることが期待できる。

3-3 大型パネル評価 大型パネルの FOG 接続は、 生産効率を考えてロングバーと呼ばれる大型のプレス装置 を用い、複数枚の FPC を一括接続する方法がよく用いられ るが、ガラス基板表面とロングバー実装面との平行度管理 が難しく、僅かな傾きや異物のかみ込みの影響を受けて圧 力が不均一となるため、接続不良が発生し易い。このよう な状況下においても、広い圧力マージンを有する当社 ACF を用いれば安定接続が可能と考えて、大型パネルへの対応 性に関する検証を行った。既述のFPCが合計5枚接続可能 な長さ288mmのガラス基板を作製し(図6)、これを表3 に示す条件によって位置合わせのための仮接着とロング バーによる一括の本接着を行い、3-1と同様の方法に よって、それぞれ実装エリアA~Eの接続抵抗を求めた。 また、この試料を85℃、85%に設定した高温高湿槽に投 入し、接続抵抗の経時変化を評価した。結果は図7に示す とおり、実装位置による抵抗値バラツキが小さく、高温高 湿試験後の接続抵抗も安定しており、ロングバーによる大 型パネル実装においても優れた接続性能を有することを確 認した。



図7 ロングバー評価結果

#### 4. FOB接続用ACF(SFB130R)

**4-1 接続信頼性と圧力マージン** FOB 接続用 ACF についても、FOG 同様に接続信頼性の評価を行った。評価 は、**表4**に示す200µm ピッチ(L/S = 100/100µm)回路 が形成された PCB 基板と FPC とを準備した。これを**表5** に示す条件で ACF 接続し、FOG の場合と同様に初期の接

表4 評価部材 (FOB)

	構成	Cu/Pl = 18/25µm(二層材)	
FPC	回路ピッチ	L/S = 100/100µm	
	電極数	80本	
DCD #FE	材質	ガラス補強エポキシ	
PCD 埜似	構成	Cu/FR-4 = 25/600µm	



図6 大型パネル評価基板

表3	実装条件
表3	実装条件

	温度	75 ℃ × 1s	
	圧 力	約1MPa(実装面積換算)	
仮接着条件	ツールサイズ	2.0mm × 30mm	
	ACF 幅	1.2mm	
	クッション材	シリコーン (200µm)	
	温度	190 °C × 8s	
未拉美久件	圧 力	約3.5MPa(実装面積換算)	
平按有末叶	ツールサイズ	1.5mm × 530mm	
	クッション材	シリコーン (200μm)	

表5 実装条件

	温度	180℃×10s
	圧 力	1~5MPa(実装面積換算)
実装条件	ツールサイズ	2.0mm × 22mm
	ACF 幅	1.5mm
	クッション材	シリコーン (200μm)



続抵抗と、85℃、85%環境試験時における経時変化を評価した。結果は図8に示すとおり、1~5MPaの広い圧力範囲において初期から安定して低抵抗を維持しており、FOGと同様に幅広い圧力マージンを有することが分かった。広いマージンは生産性の向上に、低圧接続性は低強度 基板や裏面に実装部品があり、高い圧力を負荷できない基板の接続等に有用であると考えている。

4-2 ファインピッチ回路の接続性 次に、最小接 続面積に関する評価を行った。FOBの場合はFOGレベル の小面積接続性を要求されないため、4-1で使用した評価 部材を用い、SFB130Rの標準条件である180℃,10s, 3MPaの条件下で、FPCの接続位置を意図的にずらし、接 続面積を小さくして抵抗値を測定した。評価部材と装置の 制約から下限が27000µm<sup>2</sup>となったが、これ以上の範囲に おいて十分低い抵抗値を維持することが分かり、FOGと同 程度の小面積接続が可能な潜在能力を有するものと考えて いる。

**4-3 絶縁性能評価** FOB接続部をファインピッチ 化することにより、ACF由来の不純物イオンが原因でPCB 回路中の金属イオンが遊離し、通電使用中に短絡する恐れ が生じるため、隣接電極間の絶縁性能を測定した。評価部 材としては、櫛形電極が形成されたFPCとPCB基板とを用 意した。FPCを通常位置から50µmずらして電極間の距離 を50µmとし、180°C, 10s, 3MPaの条件で互いに接続し た後、85°C、85%に設定した高温高湿槽中に投入し、隣 接電極間に15Vの直流電圧を印加しながら絶縁抵抗の経時 変化を評価した。結果を**図9**に示すが、球状粒子ではクリ アが難しい過酷な条件であるにもかかわらず、マイグレー ションは全く発生せず、500h経過後も1GΩ以上の抵抗を 維持しており、優れた絶縁性能を有することが分かった。



図9 絶縁性能評価結果

**4-4 リペア性評価** PCB 基板には高価な電子部品 が搭載されており、接続不良が発生した場合も再利用した いという要求が強いため、ACFのリペア性と再生基板の接 続信頼性について評価を行った。4–1で使用した評価部材 を180°C, 10s, 3MPaの条件で互いに接続した後、熱風 ヒーターを用いて200°Cに加熱しながらFPCを引き剥が し、両基板に残った樹脂残渣を溶媒と不織布ワイパーを 使ってこすり取ったところ、約3分で完全に除去できると 判明した(**表**6)。これらの基板を上記と同じ条件で再接続 し、初期の接続抵抗と、85°C、85%環境試験時における 経時変化を評価した。結果は図10に示すとおり、抵抗値 はリペア前のACFと全く変わらず、万が一接続不良が生じ た場合でも部材を破棄する必要が無く、簡便な方法で再生 が可能と判明し、環境面においても非常に優れることを確 認した。

表6 リペア方法

剥離	装置	熱風ヒーター	
	溶媒	アセトン	
矿沐吟十	部材	不織布ワイパー	
7支/直际云	温度	室温	
	時間	約3分	



図10 再生基板の接続信頼性

## 5. 結 言

当社独自の直鎖状ニッケル微粒子製造技術、配向技術、 樹脂設計技術を活かし、回路基板接続用のACFを開発した。 FOG用ACFであるSFG130では、2000µm<sup>2</sup>レベルの小面 積接続性、低圧実装性と小型から大型まで対応できる安定 接続性を確認し、FOB用ACFであるSFB130Rでは、幅広 い圧力に対応できるマージンの広さと、簡便な方法でリペ アが可能で、部材の再生が可能なことを確認した。なお SFG130については、30µmピッチ以下のファインピッチ 基板を実際に作製しており、直鎖状ニッケル微粒子を用い た当社ACFの性能限界を見極める予定である。

## 用語集-

# ₩1 FPC

Flexible Printed Circuit:フィルム基材上に金属配線が 形成された、柔軟性があり折り曲げ可能な回路基板。

#### ₩2 PCB

Printed Circuit Board: FPCとは対照的に、柔軟性のない硬質基材上に金属配線が形成された回路基板。リジッド 基板とも呼ぶ。

#### 参考文献

- (1) 年岡英昭、小林源生、小山恵司、中次恭一郎、桑原鉄也、山本正道、 柏原秀樹、「針状ニッケルナノ粒子を用いた異方導電膜の開発」、 SEIテクニカルレビュー第168号、p.93-95 (2006)
- (2) 真嶋正利、小山恵司、谷佳枝、年岡英昭、小副川みさ子、柏原秀樹、 稲澤信二、「金属ナノ粉末を用いた導電材料の開発」、SEIテクニカ ルレビュー第166号、p.6-7 (2005)

\_\_\_\_\_

劫 笛	: <del>*</del>		
₩ 年岡	<del>1</del> 英昭 <sup>*</sup>	:エレクトロニクス・材料研究所 ACFの開発に従事	<sup>±</sup> ά
中次恭	一郎	:エレクトロニクス・材料研究所	主査
山本	正道	:エレクトロニクス・材料研究所	主査
佐藤	克裕	:電子部品部 主席	
新原	直樹	:エレクトロニクス・材料研究所	プロジェクトリーダー
奥田	泰弘	:エレクトロニクス・材料研究所	部長 博士(工学)

\*主執筆者